'PAT-NO:

JP363269347A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63269347 A

TITLE:

PRODUCTION OF OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE:

November 7, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YAMADA, KUNIHARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO EPSON CORPN/A

APPL-NO:

JP62103683

APPL-DATE: April 27, 1987

INT-CL (IPC): G11B007/26

US-CL-CURRENT: 369/283

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent intrusion of air bubbles into a 2P cured resin by carrying out an operation of packing a photopolymer between a stamper and transparent substrate in an <u>inert</u> gaseous atmosphere in a substrate molding method (2P method) of transferring a preformat part and pregroove part by using the photopolymer.

CONSTITUTION: A replica is constituted of the glass substrate 1, a silane coupling agent layer 2 and the pregroove part 3 formed by the 2P method. A flat substrate 5 is a glass substrate subjected to a surface treatment and a dispensing nozzle 6 drops a 2P liquid onto the nickel stamper 4. A substrate supporting arm 7 removes the support of the flat substrate 5 after the 2P liquid is dropped. The entire part of a supporting base 8 connected to a motor in a lower part is rotated. The inside of the device is so constructed as to allow gas flow so that the inert gaseous atmosphere of argon, etc., can be formed. The intrusion of the air bubbles into the 2P cured resin is thereby prevented, the presence of the unreacted monomer is decreased and the oxidation resistance of the optical recording medium is improved.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-269347

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)11月7日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称

光記録媒体の製造方法

②特 願 昭62-103683

塑出 願 昭62(1987)4月27日

砂発 明 者 山 田

邦 晴 長野県諏訪

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

②出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

②代理人 弁理士 最上 務 外1名

呵 to o

1. 强明の名称

光記録媒体の製造方法

2. 特許請求の範囲

フォトポリマーを用いて、スタンパの凹凸、即ちブリフォーマット部、及びブリグループ部を写し取る 延板成型方法 (2 P法) に於て、スタンパと透明 延板間にフォトポリマーを充填する操作を、不活性ガス雰囲気中で行なうことを特徴とする光紀緑媒体の製造方法。

3. 勢切の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本類明は、レーザー光を用いて、情報の書き込み、読み出しを行なう光記録媒体の製造方法に関する。

(従来の技術)

JOURNAL OF RADIATION

(発明が解決しようとする問題点)

従来の技術では大気中に於て、スタンパと孫板の間に紫外線硬化樹脂(2P液)を充填する為、充填した2P液中への気視の混入を完全に防止する事は不可能であった。しかも、2P液中への気泡混入は、硬化膜パーストエラーの原因となった

特開昭63-269347(2)

そこで本発明は、このような問題点を解決するものでその目的とするところは、2P硬化樹脂への気泡の混入を防止し、且つ2P液硬化樹脂の反応性を高める事で、未反応モノマーの存在を低減し、光紀録媒体の耐酸化性を向上することにある。

(問題点を解決するための手段)

本難明は、フォトポリマーを用いて、スタンパ

の凹凸、即ち、ブリフォーマット部、及びブリグループ部を写し取る基板成型方法 (2 P 法) に於て、スタンパと透明基板間にフォトポリマーを充填する操作を、不活性ガス雰囲気中で行なうことをも微とする。

(W M (91 1)

第 1 図に本効明に基づく光記録媒体用レブリカの断面図を示す。

第2回は本発列で使用する貼り合せ続配の機略を示す構成図である。

4 はニッケルスタンパで、例えばピッチ1. 6 μm、満中 0. 8 μm、満深さ 6 0 0 Å、厚み

0.3mmの仕様である。

5 はフラット 孫板で、 前述の如く 表面処 即を施 した ガラス 基板 である。

6 はディスペンスノズルで、2 P液をニッケルスタンパ上に滴下する。

7は基板支持アームで、2P液が消下された袋 フラット基板の支持をはずす。

8 は支付台で、下部のモーターと接続しており 全体が回転する。

設置内はガスフローが可能な構造となっており、アルゴン、窒素、ヘリウム等の不活性ガス等 囲気を形成できる。

数2P液は、波長365nm、強度50mw/cm[®]の紫外線を10秒照射し、硬化させる。

第3 図に作製した密 2 貼 5 合 せ ディスク の 断面図を示す。 ここで、 1 1 は ガ ラ ス 基 板 、 1 2 は シランカップリング 利 恩 、 1 3 は 2 P レ ブリカ 恩 、 1 4 は 、 保 既 Ø (室 化 ラ ル ミ ニ ウ ム 窒 化 シ リコン 複 合 Ø)、 1 5 は 、 T b F e C o 層 、 1 6 は 、 2 P 埃 橙 恩 、 1 7 は 、 フ ラット ガ ラス 基 板 で ある。

不活性ガスはいずれの場合も気泡は見られなかった。

従来法により、大気中で製作した前記光磁気記録媒体で、本効明により、不活性ガス雰囲気中で製作した光磁気記録媒体とを60°C×90%R Hの恒温恒復情に入れて、耐候性の試験を行なった結果、本発明による光磁気記録媒体は従来法に比較し、約2倍の耐久性が得られた。

(灾施例2)

部 4 図 に 別 の 密 智 貼 り 合 せ デ 4 ス ク の 断 面 図 を 示 ず 。 こ こ で 2 1 は ポ リ カ ー ポ ネ ー ト 基 仮 、 2 2 は 2 P レ ブ リ カ 囮 、 2 3 は 保 既 忍 (窒 化 シ リ コ ン 風) 、 2 4 は N d D y F e C の 囮 、 2 5 は 2 P 接 沿 風 、 2 8 は フ ラ ヶ ト ポ リ カ ー ポ ネ ー ト 基 板 で ある。

ポリカーボネート 基板 2 1 を実施例 1 と同様の貼り合せ設置にセットし、ニックルスタンパの消形状を、2 P 液で転写硬化させる。

使用不活性ガスとしてアルゴン、窒素、フレオン(CF。)を使用したが、いずれの場合も気泡

特開昭63-269347(3)

の効生は皆然であった。

かかる光記録媒体と、従来法による光記録媒体をもの。C×90%R川の恒温恒辺情に入れ、耐候性試験を行なった。その結果を第5図に示す。

ここで31、32は従来法の場合、33、34 は本類別に扱づく場合である。

耐 級 性 は B . E . R . (ビットエラーレート)の 時間 変化をチェックしたが、 従来法に比較し本 発明の場合は約2倍の耐久性が得られた。

なお実施例では、2Pレブリカ別として、THFA/TMPTAを使用した場合を例にあげたがHDDA(ヘキサンツオールジアクリレート)、NPGDA(キオペクチルグリコールシアクリレート)の場合にも同様の結果が得られており、又光皿合同始別についてもイルガキュラ651の他イルガキュア907の場合にも同様の結果が得られた。又、オリカーボネート以外に、エポキシ、PMMA、APO等、光透過性を有する基板は同類明と同様の効果が得られた。

更に、記録媒体として光磁気記録層を使用する場合を例にあげて説明したが、相変化型、有機色素記録層を使用する他の光記録媒体にも適用可能である。

(発明の効果)

以上詳述した如く、本勢明によれば、フォトポリマーを川いて、スタンパの凹凸部、即ちびりなる状仮型方法(2P拉)に於て、スタンパと透明版版型方法(2P拉)に於て、スタンパと透明版版型方法(2P拉)に於て、スタンパと透明版を充分の気泡の混入を防止でき、気泡混入に知因のに対している。といるというとり、2P硬化樹脂の反応性を高める事ができ、未結果、光記録媒体の耐候性を大幅に改良することができた。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本苑明に基づく光紀録媒体用レブリカ

の断而図。

第2図は本発明で使用する貼り合せ装置の概略 を示す構成図。

第3図は本発明で作製した密着貼り合せディスクの断面図。

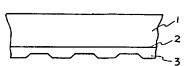
第4図は本発明で作製した別の密行貼り合せディスクの断面図。

第5 図は従来法と本発明に基づく光記録媒体の 耐候性試験の結果を示す図である。

以上

出願人 セイコーエブソン株式会社

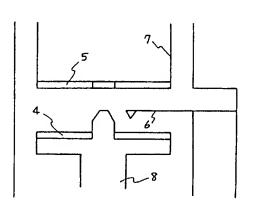
代型人 非型士 最 上 粉 仙1名



1、ガラス基板

2. シランカ・ブリング剤層 3. 2P層

第一図



第 2 図

特開昭63-269347 (4)

